### SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS MANUFACTURE

PUB. NO.: 54-040569 [JP 54040569 A] PUBLISHED: March 30, 1979 (19790330)

INVENTOR(s): ODATE MITSUO NISHIUCHI TAIJI

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) .: 52-107459 [JP 77107459] September 06, 1977 (19770906)

INTL CLASS: [2] H01L-023/48; H01L-021/58

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)

JOURNAL: Section: E, Section No. 113, Vol. 03, No. 61, Pg. 92, May 26,

1979 (19790526)

#### **ABSTRACT**

PURPOSE: To make excellent contact by pressure-holding an semiconductor element by interposing oil or grease containing powdery metal between the main electrode of the element and an external electrode.

### 09日本国特許庁

10 特許出願公開

## 公開特許公報

昭54—40569

50Int. Cl.2 H 01 L 23/48 H 01 L 21/58 識別記号 52日本分類 99(5) C 11

7357 - 5 F

厅内禁理番号。43公開 昭和54年(1979) 3 月30日

発明の数 2 7357--5 F 審在請求 未請求

(全 5 頁)

## 51半導体装置およびその製造方法

20特

昭52-107459

22出

昭52(1977)9月6日

冗発 眀 大館光雄

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三 菱 電機株式会社北伊丹製作所內

電発 明 者 西内泰治

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱 销機株式会社北伊丹製作所内

:菱電機株式会社 фú

東京都千代田区丸の内二丁目2

番3号

74代 理 人 弁理士 以野信一 外1名

進体技量およびその製造方法。

2 つの主電器と1 つ以上のp a 接合を備え た単導体業子。蘇起半導体素子の各主電池に電気 然的にそれぞれ加圧要疑された外部電池から 構成された加圧技術形半導体装置において。假む 半導体 煮子の少な くとも 1 つの 主電差と 唐紀外 部 進艇との間にお末金属を混入した油またはグリー スを介在させ加圧保持したことを特徴とする半導

2 つの主電後と1 つ以上のpa 接合を増え **た半導体男子。前起半導体男子の各主電路に電気** 的。熱的にそれぞれ加圧皮健された外部電極から 森底された山圧要装形半導体装置の製造方法には いて、誰此半導体系子の少なくとも1つの主席を と前紀外部電袖との間に投末金属を並入した油ま たはグリースを介在させ、あらかじめ最終加圧保 N 圧力以上の圧力を少なくと 6 1 回以上加圧し、

その後、加圧を徐々に乗じて最終加圧は特圧力に して保持させることを特徴とする半導体失業の契

発明の詳細な説明。

この発明は、単導体業子の主導施と、これに圧 皮された主電矩体の外部電機関の電気的。然的技 放抵抗を減少させた半導体装置およびその製造方 佐に削するものである。

半事をお子の大電力化に持い金属間、特に半事 **は太子の主笔地と、これに圧抜される外部写楽問** との電気的、熱的臭放低級を減少させることが問 難となる。これらの改放抵抗を減少させるには、 従来、半場体業子をラフピングして、平面度、平 行度を向上させたり、半導体素子と外部電響との 間に広い全員、例えば異。全等の数を挿入したり、 圧波力を大きくする方法が行われていた。半4年 煮子は 1 つ以上の p a 装合をもつたシリコン円収 と、それと熱影侵係数の類似した金属、例えばや リプアン。タングステン円数等の支持数とを。1 ルミニクム等のろう材を用いて異要中。温光性が

# スあるいは不活性ガス中で共産化であり付け与よ

### び合文が行われ異成される。

ところで、半4年ネチの火口圧化化けい、半根 体黒子の後も85~100mにもなり、クリコン 収と支持数とわり付け。 合金を打つたときに、ジ リコン板の周囲站に大さなストレスが洗り、それ が半米体君子の鬼気神性を風苦したり。る材料の **熱脳快速によるパイメタル作用により、半導体共** 子か大きく反る等の間端が発生する。特に大口任 の半導体裏子の電気特殊を改善するためには、ツ. リコン数のストレスを振力軽減する必要が生する。 ストレスを軽減させるためにはシリコン板の直径 および厚みに適合させて、実持板の圧みを薄くす ることによりお戻することができる。じかしなか、 ちこれは半多体者子の反りのより増大を招くこと になり、そのまま ( ろう付け。合金先了 ) の状態 で圧壊力を加えて半季体素子と外部電池とを受蔑 させようとすると、ショコン板の反りを矯正する 者役においてシリコン长内部のストレスの武力。 ひいてはシリコン板内隔での1ラックの発生を出

特別の54-405 69(2) き、異な特性を劣化させてしまう。これについて さらにも1 双を用いて展明する。

第1回は半導体装置の取血切をボずらのである。 この間で1は平形ディオード等の主導体業子であ り、pap゚ 独介を有するシリコン板 2 がシリコン 収えを通常するモリブデンからなる実際収まれて ルミニクムーアルミニクムシリコン共議員 IKL つてわり付けされ着無されている。5はアルミニ ウム風景により形成されたアルミニウム電車であ り、以上で半導体書子1が異成されている。この 半導体書を1に上、下に電気、熱を取り出すため の別からなる思しの外部電腦をと思えの外部電影 11とが起載され、圧炭状態で保持される。7は セラミックあるいはガラス等からなる環状地景体 であり、一方の項は思しの外部電影を圧削からな るダイヤフラムまがろう付けされ、他方の場は鉄、 鉄ニファル会会からなる店扱リングまがろう付け されて、以上で思りの主電表体10が構成される。 成品リング12は第2の外部電影11とろう付け される。13は席臣部分を示す。以上で男での主

電差体 1 4 が構成される。 1 5 は冷却フィンである。

一般的には、各々の外部電影を、11は、平面 度、平行度は20 mm以下で表面あらさは10 m m以下の加工が行われており、さらにニックル。 刷、験、全メッキが5 mm 位為されている。

この半導体装置を組立てるには、先丁電1の主電磁体10に半導体業チ1を除入し、次に第2の主電磁体14をかぶせて、不活性雰囲気中に係る中の店接リング3、12をアークまたは低級のようには低い行われて半導体装置が完成する。このように組立てられた半導体装置に、さらに由立てられた半導体装置に、かつ、熱を冷の外面に熱量よび電気を取り出し、かつ、熱を冷却する冷却フィン15が圧使力とで圧倒される。

このように構成された単導体装置は半導体素子 1の大口径化ドよの、無速のように半導体素子 1 の以りも大さくなり圧使力 P によつて、 反りが増 正されることにより発生するシリコン板 2 のスト レスの増大ひいでは、クラックの発生により半導 体素子 1 の電気特性が劣化し、ひどいときには彼 場する単型が起う。また、及りを築正させうる圧 扱力Pが不足した場合は熱的特性が最くなり、半 単体まチ1を劣化。緩壊させる。そのため疾来は 別2関(a) に示す半場体累ず1を第2図(b)☆(c). (d) のような方法において、これらの関端発生を 抑えている。ずなわち第2図(b) のようにラッセ ングにより平面度。平行度を小さくするか、第2 図(c) のように表面に多かくて電気・熱伝導の良 い金、製等の食金具量を設ける。さらには第2図 (d) のように圧度力Pをα倍して大きくする等の 力圧である。

しかし、第2四(b)のように起い金属をラツビングすることに、その作業に必要なない時間と、大きな及強投資が必要となり、さらには労力とに投の増加につながり、また、フツヒング級の半導体素子表面の汚染・線点に神経を使うことになる。次に、第2回(c)のように貴金属層を及けることは、反りの増大にともない厚みも厚くなり、材料質の上昇につながる。さらに、第2回(d)のように比較力を大きくずることは半導体装置の裏域的

強度の増加を作い。半導体装置の需点を大きくす 。 る結果となり好ましくない等、いずれの方法にも 多くの問題があつた。

この発明は、上述の点にかんかみなされたもので、大さく及りの発生している半導体系 千 代小さな 医気神性、熱神性を充分病足 させ、かつ半導体発量を構成する半導体系 子の各主電 搬とこれに圧換する各々の外部電池とか良好 な 接触が作られ、 まらにマスト、 工程の増加、 装置の大形化を伴わないようにしたものである。以下この発明について説明する。

第3回はこの発明の一実施例を示す新面別で、 第1回と同一符号は同一部分を示し、1をは誰配 ) 半等体業子1の大きな反り部に介在させた投末会 減を減入した減またはダリースである。このよう に独またはグリースを介在させることにより、第 と論またはグリースを介在させることにより、第 2回(a)。(b)。(c) で説明した従来の不必合を ことごとく絵去することができる。

第3回の半導体装置の製立では、半導体ます1の主電機と各々の外部電機1。11と装施する部

特別に54-41569(3) 分のみの両面に確認にはグリース1 6 を密布する。 この際、機嫌疑以外の能分に関布することは、 適性の問題から充分在まして行う必要がある。 に従来と同じよりに悪しの主意物体1 6 に当場体 ま子1を挿入してから第2の主意物体1 4 をかぶ って、各年の保護リング3。1 2 の保護を行つた 後、両外部電池6、1 1 に冷却フイン1 5 が正見 カビで圧慢される。

このよう K風立てられた 半季体失便に由または グリース 1 6 を密布した以外は 従来のものと M じ である。しかしなから。 M じ圧接力 P K おいては、 失量の接触無反性。接触電気長気値は従来 K 比 べて各々 1 0 %と 区少した。 第 5 図 K 落 4 図 (3)。 (b)。 (c) のそれぞれの所近及と 船電圧降下の路 体を示す。 さら K、皮燥 M 並及、 域 2 区 皮 放電 Z 近风値を 成少させる K は、 第 4 図 K 示した 工程を 行えばよい。

ずなわち、思 4 図(z)は風立てられたままの圧 汲力 P = 0 のときである。第 4 図(b) は最許辺圧 圧扱力 P'の 1.1 毎以上の圧扱力つまりα・P'(α

は 1.1以上の数字)をかけたときである。さらに 第 4 図 (c) は、放杵加圧圧装力 どのときであるか、 第 4 図 (b) の α・ピ より圧力をは々に減じたもの であり、この圧接力 ピ で半導体 装質の動作が行われる。ここでいう圧接力 ピ は 9 9 な/の 以下で あり、 α は 半導体 素子 1 の 口 ほと 反り。 各々の外 感 を 6、 1 1 の 材質。 熱 気 理 お よ び 表 血 状 型。 ノ ク 中の 量 類 写 に よ つ て 次 め られる 足 数 で あ る か 実験 に よれば 2 5 以上 は 風 え な か つ た。

次に油またはグリース16の状態を製明すると、第4回(a)では半導体素 f1と名々の外部電機 6.11回には、油またはグリース16か存在し、形4回(c)ではな々に圧力 α・P'を減じて放弃性 たかった ではな々に圧力 ないが が できるが が が できるが、油またはグリース f の で は が で が で を る の が で を る の が で を る の で も な が で で な が で り、この 部分 で も は また は グリース f の が 現り、この 部分 で も 電気 が め の が 果、 没 か れ、 その が 果、 没 か に 来 に 上 べ て る マ 15% と

減少した。この状況を第5回に示す。また油また はグリース16中に人れる粉末金属の粒子の大き さと、熱量気候、順高圧降下の関係を第6回に示 す。

すなわち、第5以において、級権は熱低以と顧 電圧降下を示し、援権は規定圧力である。田瀬! は熱低は、幽瀬』は脳電圧降下の圧力に対する変 化を乗わしている。

また場を図は機能に粉末変属の粒子径をとり、 服物は場を図と同じく熱抵抗と胸電圧降下をとつ たもので、由離しは熱抵抗、由線上は線電圧降下 を表わす。男を別における粉末変異はよくなまさ れたアルミニクム粉を用いたか、実験では比較的 素かく、かつ、絶度 Hv 4 0 以下の別、インジク ム、船、場、亜鉛等の単一を図または延合変属で もさしつかえないことが判明している。この実験 より、粉末変異の粒子の径は、半導体素子の皮り の1/10 以下であれば、大きな効果が得られる。

なお、上記実施例では平形ダイオードについて 区別したか、この景明はこれに限定されるもので なく、サイリスタ、トライアング、トランジスタ 多の平形、スタッド形の半番体等をKも応用でき ることはいうまでもない。

は上塁明したようにこの発明によれば、半導体素子と外部運搬との圧度力を小さくすることができ、半導体装置に冷却体を取付ける復興の小形化されることはいうまでもなく、最終回圧圧使力が小さいために半導体素子の及りを無効に重要するションとの外側部に対ける致力の書替によるクラフクも切け、電気的特性の劣化が発生しない半導体装置が得られる利点がある。

#### 4、図書の助単な説明

第1回は収集の半導体装置の新加図、第2回(a) ~(d)は第1回の半導体素子の反りを改善させる 従来の方法の及明図。第3回はこの発明の一実施 対を示す半導体装置の新面図、第4回は過圧力に よる半導体素子外部電極調の過またはグリースの 接触状態の反明図、第5回は、第4回の過程にお 特局(1.54-1.0.5.6914) ける風気・筋質性の関係の、第 6 回ば向またほグ リースに購入される粉末を異なり(アルミニウム )と風気・筋や性の関係のである。

図中、1は半導体など、2はシリコン数、3は支持数、4はアルミニクムーアルミニクムシリコン氏品類、5はアルミニクム電池、6は第1の外部電池、7は環状過級体、8はダイヤフラム、3、12は店扱リング、10は第1の主選条体、11は店よの外部電池、13は店扱配分、14は第2の主要条体。15はカロフィン、16はカまだはグリースである。なお、20中の同一円分は同一または相当部分を示す。

代班人。其 野 信 一 (外1名)





